

การวัดความหนาของฟิล์มทองคำชั้นเคลือบบนแผ่นแก้ว ด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์

นิรันดร์ วิทิตอนันต์¹ สุรลิงห์ ไชยคุณ²

มหาวิทยาลัยบูรพา แสนสุข เมือง ชลบุรี 20131

พิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ³ และ วีระพงศ์ จิ่วประดิษฐกุล³

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

บทคัดย่อ

ความหนาเป็นลักษณะเฉพาะที่สำคัญอย่างหนึ่งของฟิล์มบาง เนื่องจากมีสมบัติของฟิล์ม หลายด้านที่สัมพันธ์กับความหนาของฟิล์ม เช่น ความต้านทานไฟฟ้า การสะท้อนแสง และ การส่งผ่านแสง เป็นต้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวัดความหนาของฟิล์มบางด้วยเทคนิค การเรืองรังสีเอกซ์ ฟิล์มตัวอย่างที่ใช้คือฟิล์มทองคำที่เคลือบบนกระดาษระบบ อันบาลานซ์ แมgnีตرون สปัตเตอริ่ง หากความหนาด้วยวิธีชั้นมวลและวิเคราะห์การเรืองรังสีเอกซ์จากฟิล์มทองคำ โดยพิจารณาความเข้มของรังสีเอกซ์เรืองจากสเปกตรัมของ Au L β ผลการศึกษาพบว่าฟิล์มที่ได้มีสีทอง ลักษณะผิวนียนเรียบ มันวาวสะท้อนแสงดี ความหนาของฟิล์มอยู่ในช่วง 0.13-5.89 μm โดย ความเข้มของรังสีเอกซ์เรืองจาก Au L β กับความหนาฟิล์มที่ศึกษามีความสัมพันธ์กันแบบ เอกซ์โพเนนเชียล ตามสมการการเรืองรังสีเอกซ์ คือ $I_d = I_0 (1 - e^{-\alpha d})$ เมื่อ I_d เป็นความเข้ม ของรังสีเอกซ์เรืองจากฟิล์มบางความหนา d และ I_0 เป็นความเข้มอิมตัวของรังสีเอกซ์เรือง ส่วน α เป็นค่าสัมประสิทธิ์การลดเชิงเส้น เมื่อทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นพบว่าความหนา ของฟิล์มที่หาโดยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์นี้มีความถูกต้องถึง 95%

คำสำคัญ : ฟิล์มบาง / การวัดความหนาฟิล์ม / แมgnีตرون สปัตเตอริ่ง / การเรืองรังสีเอกซ์

¹ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาพิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

² รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

³ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

Thickness Measurement of Gold Film Coating on Glass Substrate by X-Ray Fluorescence Technique

Nirun Witit-anuna¹ Surasing Chaiyakun²

Burapha University, Saensuk, Muang, Chonburi 20131

Pichet Limsuwan³ and Weerapong Chewpraditkul³

King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangmod, Toongkru, Bangkok 10140

Abstract

Thickness is considered as one of the important characteristics of thin film. Almost all of film properties are related to film thickness such as electrical resistance, reflectance and transmittance of light. The objective of this research work is to study the thickness measurement of thin film by using X-ray fluorescence technique. Gold film samples have been coated on glass substrates by unbalanced magnetron sputtering system and measured the thickness by mass weighing and then analyzed the X-ray fluorescence intensity of Au L β from films. The results showed that the gold films give very bright color of the gold, smooth surface and highly reflective. The thickness of films in this study are 0.13–5.89 μm . The intensity of fluorescent X-ray of Au L β from films are related to film thickness in exponential function and obeyed the fluorescent equation $I_d = I_s (1 - e^{-\alpha d})$ where I_d is the intensity of fluorescent X-rays from film thickness d , I_s is the saturated intensity of fluorescent X-rays and α is linear attenuation coefficient. The thickness of films from mathematical models is 95% in agreement with the experimental value.

Keywords : Thin Film / Film Thickness Measurement / Magnetron Sputtering / X-ray Fluorescence

¹ Assistant Professor, Department of Physics, Faculty of Science.

² Associate Professor, Department of Physics, Faculty of Science.

³ Associate Professor, Department of Physics, Faculty of Science.

1. บทนำ

พิล์มบาง (thin film) หมายถึง “ชั้นของอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมที่จับรวมกันเป็นชั้นบาง ๆ” การระบุว่าพิล์มใดเป็น “พิล์มบาง” อาจพิจารณาได้จากลักษณะการใช้งานว่าใช้สมบัติด้านใดของพิล์ม กล่าวคือ ถ้าเป็นการใช้สมบัติเชิงผิว (surface properties) จะเรียกพิล์มนั้นว่า “พิล์มบาง” แต่ถ้า เป็นการใช้สมบัติเชิงปริมาตร (bulk properties) จะเรียกพิล์มนั้นว่า “พิล์มหนา” ทั้งนี้จากความหมาย จะเห็นว่าพิล์มเดียวกันอาจเป็น “พิล์มบาง” หรือ “พิล์มหนา” ก็ได้ขึ้นกับลักษณะการใช้งานเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี การเคลือบพิล์มบางเป็นกระบวนการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงสมบัติ ของวัสดุที่เคลือบให้ดีขึ้น เช่น ให้มีความคงทน ถาวร หรือสวยงามมากขึ้นรวมถึงเพื่อการใช้ประโยชน์ ในงานอื่น ๆ โดยการเคลือบพิล์มบางจะเป็นกระบวนการทำให้สารเคลือบตกลงเคลือบบนผิวของ วัสดุที่ต้องการ โดยเริ่มจากการสร้างสารเคลือบในรูปของอะตอม โมเลกุลหรือนูภาค จากนั้นเป็นการ เคลือน yay สารเคลือบมาอย่างวัสดุรองรับ เมื่อสารเคลือบตกรอบบนผิววัสดุรองรับก็เกิดการควบแน่น และพอกพูนเป็นชั้นของพิล์มบางบนวัสดุรองรับในที่สุด [1]

ลักษณะเฉพาะที่สำคัญอย่างหนึ่งของพิล์ม คือ ความหนาพิล์ม เนื่องจากสมบัติของพิล์ม หลายด้านจะเปลี่ยนแปลงไปตามความหนาของพิล์ม เช่น สมบัติทางแสง หรือ สมบัติทางไฟฟ้า ฯลฯ ดังนั้นความหนาของพิล์มจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่จะต้องควบคุมระหว่างการเคลือบอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ความหนาพิล์ม หมายถึง “ระยะตั้งจากจากจุดใดๆ บนผิวหน้าของพิล์มทะลุผ่านเนื้อพิล์มไปยัง อีกขوبหนึ่งของผิวหน้าพิล์ม” ดังนั้นถ้าขوبผิวหน้าพิล์มที่วัดไม่นานหรือไม่เรียบ ความหนาพิล์ม ที่ได้จะไม่ถูกต้องหรือมีความคลาดเคลื่อนสูง แต่อย่างไรก็ดีพิล์มที่ได้จากการเคลือบในสูญญากาศ ส่วนใหญ่จะมีผิวหน้าที่นานและราบรื่นทำให้ไม่ค่อยมีปัญหาในประเด็นนี้มากนัก [2]

การวัดความหนาพิล์มสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การวัดด้วยเทคนิคทางแสง เทคนิคทางกล และเทคนิคทางรังสี ซึ่งอาจทำได้ทั้งระหว่างทำการเคลือบหรือภายหลังการเคลือบ ทั้งนี้ ASTM ได้แบ่งการวัดความหนาพิล์มใน ASTM B659-90. Standard Guide for Measuring Thickness of Metallic and Inorganic Coatings ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ การวัดแบบไม่ทำลายชิ้นงาน (nondestructive methods) การวัดแบบกึ่งทำลายชิ้นงาน (semidestructive methods) การวัดแบบทำลายชิ้นงาน (destructive methods) และวิธีอื่น (other methods) ซึ่งแต่ละวิธีจะมีข้อดี-ข้อเสียต่างกันไป โดยปัจจัย ในการเลือกใช้เทคนิคการวัดความหนาของพิล์มที่เหมาะสมนั้นจะขึ้นกับตัวแปรต่างๆ เช่น ชนิดของพิล์ม ระดับความหนาของพิล์ม ลักษณะการใช้งาน และความละเอียดที่ต้องการ ซึ่งปกติแล้วไม่มีเทคนิค ใดที่ดีที่สุด จะขึ้นกับการตัดสินใจของผู้ศึกษา [3][4]

การวัดความหนาด้วยเทคนิคทางรังสีเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นที่การยอมรับและนำมาใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกในห้องปฏิบัติการวิจัยและในวงการอุตสาหกรรม เนื่องจากเทคนิคนี้ให้ความถูกต้องสูงและรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวัดความหนาโดยเทคนิคการ เรืองรังสีเอกซ์ (X-ray fluorescence technique) อาศัยหลักการว่าถ้ารังสีเอกซ์ที่ใช้มีพลังงานมากพอ ก็จะไปกระตุนธาตุที่อยู่ในพิล์มและวัสดุรองรับทำให้เกิดการเรืองรังสีเอกซ์ออกมานำ ถ้าการเรืองรังสี

เอกสารนี้เกิดจากวัสดุรองรับความเข้มรังสีที่วัดได้จะลดลงตามความหนาของฟิล์ม ในทางกลับกัน ถ้าการเรืองรังสีเอกสารเกิดจากฟิล์มความเข้มรังสีที่วัดได้ก็จะเพิ่มตามความหนาของฟิล์ม [4][5]

ปกติถ้าอย่างที่จะนำมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกสารนั้นสามารถเตรียมได้โดยการนำสารตัวอย่างที่เป็นผงมาเกลี่ยให้ติดเป็นชั้นบางๆ บนแผ่นสกอร์ตช์เทป (Scotch tape) หรือวัสดุห่วงแผ่นไมลาร์ (mylar) หรือถ้าตัวอย่างเป็นสารที่ละลายได้จะนำมาละลายและหยดลงบนแผ่นฟิล์มพลาสติกชนิดพิเศษหรือแผ่นไมลาร์ที่ดัดแปลงแล้ว ซึ่งเมื่อตัวทำละลายระหว่างไปแล้วก็จะได้ตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นชั้นบางๆ โดยความหนาของตัวอย่างที่นำมาศึกษาคือฟิล์มบางทองคำ ซึ่งเตรียมด้วยเทคนิคการเคลือบในสูญญากาศด้วยระบบแมกนีตรอน สปัตเตอริง ซึ่งมีความหนาอยู่ในช่วงประมาณ 5 μm จึงเป็นที่น่าสนใจว่าชั้นงานหรือตัวอย่างที่เตรียมจากการเคลือบในสูญญากาศด้วยเทคนิคสปัตเตอริง ซึ่งบางมากนั้นจะสามารถใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกสารนี้ในการวัดความหนาได้หรือไม่ ซึ่งการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาการวัดความหนาด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกสารของฟิล์มทองคำที่เคลือบด้วยระบบอันบาลานซ์ แมกนีตรอน สปัตเตอริง บนแผ่นแก้ว เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพของการวัดความหนาฟิล์มด้วยเทคนิคนี้ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนหลักการทำงานทางทฤษฎี ตลอดจนเพื่อประยุกต์ใช้งานด้านอุตสาหกรรมต่อไป

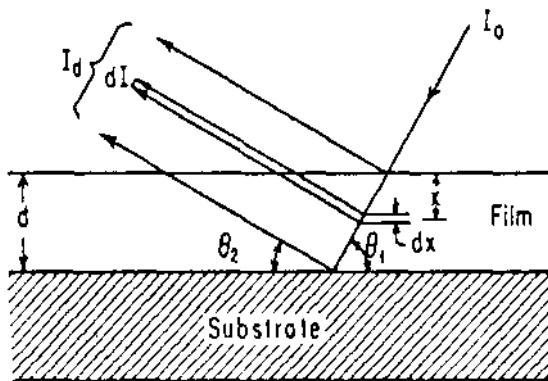
การวัดความหนาฟิล์มด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกสาร [2][5]

การวัดความหนาของฟิล์มด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกสารนี้เป็นการวัดความหนาฟิล์มทางอ้อม ซึ่งต่างไปจากการใช้เครื่องมือชนิดอื่นกล่าวคือ ความเข้มรังสีเอกสารเรืองที่วัดได้จะเปลี่ยนแปลงตามความหนาของฟิล์ม อาจทำได้โดยการวัดความเข้มรังสีเอกสารเรืองที่แยกจากวัสดุรองรับซึ่งความเข้มที่วัดได้จะลดลงตามความหนาของฟิล์ม และการวัดความเข้มรังสีเอกสารเรืองที่แยกจากฟิล์มซึ่งความเข้มที่วัดได้จะเพิ่มขึ้นตามความหนาของฟิล์ม การวิจัยนี้เป็นการวัดความหนาฟิล์มโดยพิจารณาการเรืองรังสีเอกสารจากฟิล์ม ซึ่งมีแนวคิดดังนี้คือถ้ารังสีเอกสารปฐมภูมิที่ใช้มีพลังงานมากพอ ก็จะกระตุ้นให้ร้าดที่อยู่ในฟิล์มเกิดการแพร่งรังสีทุติยภูมิ (การเรืองรังสีเอกสาร) ออกมานะ โดยความเข้มของรังสีเอกสารเรืองจากฟิล์มนี้จะเปลี่ยนแปลงตามความหนาของฟิล์ม

จากรูปที่ 3 ถ้าให้รังสีเอกสารปฐมภูมิความเข้ม 10 ตกกระทบฟิล์มบางซึ่งมีความหนา d รังสีนั้นจะกระตุ้นให้เกิดรังสีเอกสารเรืองเฉพาะร้าดความเข้ม I_1 โดยค่า I_1 นี้อาจพิจารณาได้จากส่วนเล็กๆ ของฟิล์มที่มีร้าดปริมาตรคงที่เล็กๆ ของความหนา dx ที่ความลึกจากผิวของฟิล์ม x ดังนี้

$$dI = kI_0 e^{[-(\mu_1 \csc \theta_1 + \mu_2 \csc \theta_2) \rho x]} dx \quad (1)$$

เมื่อ k คือค่าคงที่ซึ่งสัมพันธ์กับการดูดกลืนและการเรืองรังสีเอกสาร



รูปที่ 3 การวัดความหนาโดยหลักการเรืองรังสีเอกซ์จากฟิล์ม [5]

ถ้าให้ $\alpha = (\mu_1 \csc \theta_1 + \mu_2 \csc \theta_2) \rho$ และอินทิเกรตสมการ (1) ในช่วง 0 ถึง d จะได้

$$I_d = kI_0 \int_0^d e^{-\alpha x} dx \quad (2)$$

$$= kI_0 \frac{(1 - e^{-\alpha d})}{\alpha} \quad (3)$$

สำหรับกรณีฟิล์มมีความหนามาก (infinite thickness) สมการ (3) จะเขียนได้เป็น

$$I_s = \frac{kI_0}{\alpha} \quad (4)$$

จากสมการ (3) และ (4) จะได้ว่า

$$I_d = I_s (1 - e^{-\alpha d}) \quad (5)$$

ในการปฏิบัติการวัดความหนาฟิล์มบางด้วยเทคนิคนี้จะต้องสร้างกราฟปรับเทียบ (calibration curve) ก่อน ซึ่งสามารถทำได้โดยนำฟิล์มที่ทราบความหนา (หรือฟิล์มมาตรฐาน) มาวิเคราะห์ การเรืองรังสีเอกซ์ก่อน และวัดความหนาฟิล์มที่ทราบค่ากับความเข้มของรังสีเอกซ์เรืองที่ได้มาสร้าง กราฟปรับเทียบ ซึ่งจะทำให้ได้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ตามสมการที่ (5) โดยมี I_s และ α เป็น พารามิเตอร์ในแต่ละแบบจำลอง และเมื่อจะใช้เทคนิคนี้ในการวัดความหนาฟิล์มก็เพียงแต่ นำฟิล์มที่ต้องการวัดความหนามาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด จากนั้น จึงนำค่าความเข้มของรังสีเอกซ์เรืองที่วัดได้มาแทนในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ตามสมการที่ (5) ก็จะทราบความหนาฟิล์มที่ต้องการ

2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

วัสดุอุปกรณ์

1. **เปล่าสารเคลือบ** เป็นทองคำ (99.99%) เป็นแผ่นกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.6 cm หนา 3.0 mm ติดตั้งในตำแหน่งคากोหดของระบบเคลือบ

2. **วัสดุรองรับ** สำหรับเคลือบฟิล์มบางในการศึกษาใช้กระเจรจปิดสไลด์ ขนาด $2.2 \times 2.2 \text{ cm}^2$ มีลักษณะเป็นแผ่นสีเหลืองจัดๆ ใส มีผิวเรียบมัน

3. **เครื่องเคลือบฟิล์มบาง** เป็นเครื่องเคลือบ ระบบอันบาลานซ์ แมกนิตรอน สปัตเตอริง ออกแบบและสร้างขึ้นโดย ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสัญญาการและฟิล์มบาง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

4. **เครื่อง X-ray Fluorescence Spectrometer** สำหรับวิเคราะห์การเรืองรังสีเอกซ์จากตัวอย่าง (วัสดุรองรับและฟิล์มทองคำ) เป็นของ Kevex รุ่น EDX-771 Superdry ของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5. **เครื่องชั่ง** สำหรับชั่งมวลของชิ้นงาน เพื่อหาความหนาของฟิล์ม เป็นของ Sartorius AG GOTTINGEN รุ่น AC 211S-00MS เป็นเครื่องชั่งดิจิตอล ทนนิยม 4 ตำแหน่ง ในหน่วยกรัม

วิธีการศึกษา

1. การเคลือบฟิล์มบาง การศึกษานี้ได้เคลือบฟิล์มทองคำลงบนกระเจรจปิดสไลด์ ขนาด $2.2 \times 2.2 \text{ cm}^2$ ด้วยเครื่องเคลือบระบบ อันบาลานซ์ แมกนิตรอน สปัตเตอริง โดยฟิล์มทองคำที่ใช้ศึกษามี 2 ชุด (ชุดละ 12 ชิ้น) ฟิล์มทั้ง 2 ชุดนี้จะถูกเคลือบในเงื่อนไขและสภาพเดียวกัน และนำไปให้ความหนา ด้วยวิธีชั่งมวล โดยฟิล์มชุดที่ 1 สำหรับใช้ในการสร้างกราฟปรับเทียบและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ส่วนฟิล์มชุดที่ 2 สำหรับใช้ในการทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ที่ได้จากฟิล์มชุดที่ 1

2. การวิเคราะห์การเรืองรังสีเอกซ์ วิเคราะห์การเรืองรังสีเอกซ์ของฟิล์มทองคำทั้ง 2 ชุด ด้วยเครื่อง X-ray Fluorescence Spectrometer ของ Kevex รุ่น EDX-771 Superdry ใช้เงื่อนไขดังนี้คือ ใช้ Zr เป็นเป้าทุติยภูมิ ความต่างศักย์เท่ากับ 35.0 kV กระแสเท่ากับ 0.28 mA ใช้เวลาวิเคราะห์ 200 s โดยพิจารณาความเข้มของ Au L β ที่ได้จากฟิล์มทองคำ

3. การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และกราฟปรับเทียบ นำความหนาฟิล์มจากวิธีชั่งมวล และความเข้มรังสีเอกซ์เรื่องของ Au L β จากฟิล์มชุดที่ 1 มาหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ตามสมการที่ (5) โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

3.1 การวิเคราะห์การทดสอบโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (least squares method) โดยค่า $|s|$ ที่ใช้ในแบบจำลองนี้ หาได้จากการทดลองวัดความเข้มรังสีเอกซ์เรื่องจากแผ่นทองคำ (99.99%)

เรียบชนิดเดียวกับที่ใช้ทำเป้าสารเคลือบ หนา 1 mm มีขนาด $2.2 \times 2.2 \text{ cm}^2$ (เท่ากระจุภิดสไลด์) โดยค่า I_0 ที่ได้มีค่าเท่ากับ $342,704 \text{ cts}/200 \text{ s}$ ผลการวิเคราะห์จะได้ค่าสัมประสิทธิ์การลดเชิงเส้น (α)

3.2 การวิเคราะห์โดยโปรแกรม EZ-Plot ผลการวิเคราะห์จะได้ค่า I_0 และค่าสัมประสิทธิ์การลดเชิงเส้น (α) สำหรับนำไปใช้ในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ต่อไป

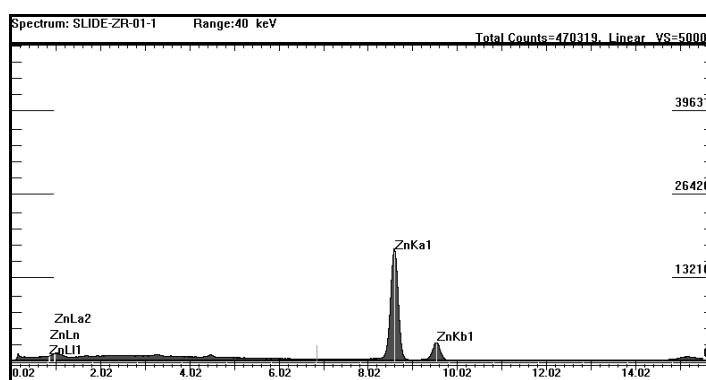
4. การทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ นำฟิล์มของคำชุดที่ 2 มาวิเคราะห์การเรืองรังสีเอกซ์ แล้วนำค่าความเข้มรังสีเอกซ์เรืองที่ได้มาแทนในแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้จากตอนที่ 3 จากนั้นจึงเปรียบเทียบความหนาของฟิล์มชุดที่ 2 นี้ที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์กับความหนาที่ได้จากการวิเคราะห์ชั้นมวล

ผลและอภิปรายผลการทดลอง

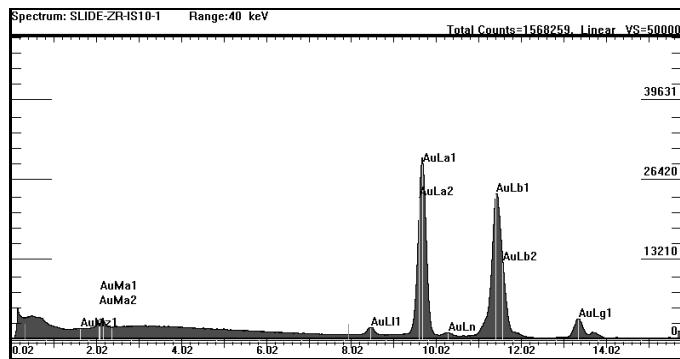
ฟิล์มบางและผลการวิเคราะห์การเรืองรังสีเอกซ์

ฟิล์มบางที่ใช้ศึกษาทั้ง 2 ชุด เคลือบด้วยเงินไข่เดียวกันโดยระบบสปัตเตอริ่ง ซึ่งฟิล์มที่ได้มีสีเหลืองทอง ผิวนียนเรียบ ทึบแสง มันวาว และมีการสะท้อนแสงดี โดยความหนาของฟิล์มชุดที่ 1 ซึ่งนำมาใช้ในการหาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จะอยู่ในช่วง $0.13-3.46 \mu\text{m}$ ส่วนฟิล์มชุดที่ 2 ซึ่งนำมาใช้สำหรับทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้อยู่ในช่วง $0.13-5.89 \mu\text{m}$

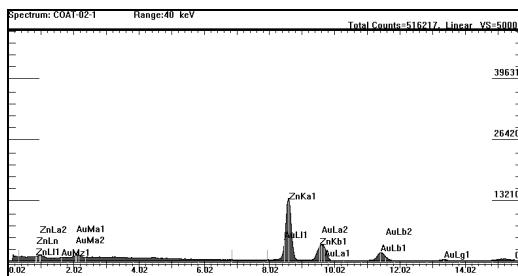
ในส่วนของการวิเคราะห์การเรืองรังสีเอกซ์ทั้งจากวัสดุรองรับ แผ่นทองคำ และฟิล์มของคำแสดงได้ดังรูปที่ 4 - รูปที่ 6 ทั้งนี้หากพิจารณาในรูปที่ 4 จะพบว่าวัสดุรองรับ (กระจุภิดสไลด์) ที่ใช้ในการศึกษานี้ มี Zn เป็นส่วนประกอบ ซึ่งพีค (Peak) ของ Zn K β จากวัสดุรองรับนั้นจะช้อนทับกับพีคของ Au L α จากฟิล์มของคำ ซึ่งอาจทำให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผิดพลาดได้ ดังนั้นในการศึกษานี้จึงใช้พีคของ Au L β จากฟิล์มของคำในการวิเคราะห์ข้อมูลแทนการใช้พีคของ Au L α



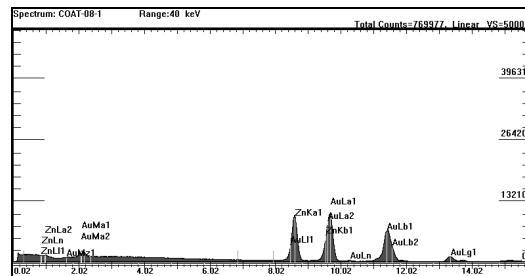
รูปที่ 4 สเปกตรัมรังสีเอกซ์เรืองของกระจุภิดสไลด์เปล่า (วัสดุรองรับ)



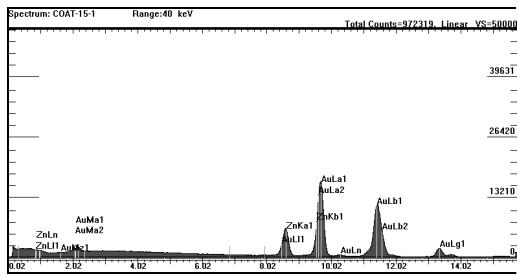
รูปที่ 5 สเปกตรัมรังสีเอกซ์เรอเจของแผ่นทองคำ หนา 1 μm (เปล่าสารเคลือบ)



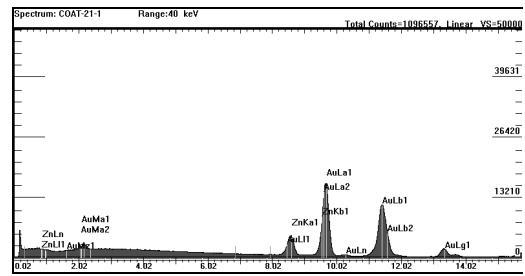
(a) สเปกตรัมของพิล์มทองคำชุดที่ 1 หนา 0.13 μm



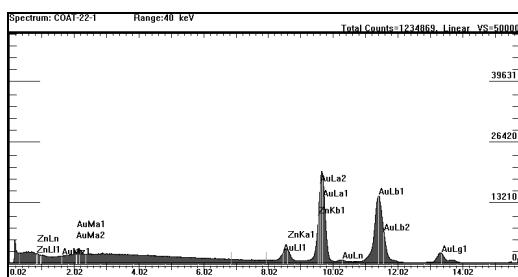
(b) สเปกตรัมของพิล์มทองคำชุดที่ 2 หนา 0.57 μm



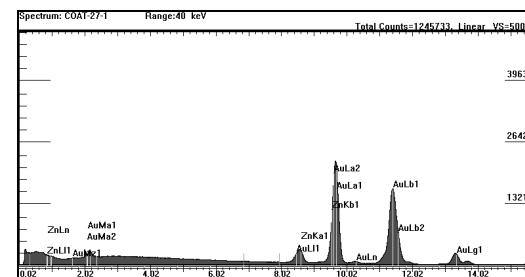
(c) สเปกตรัมของพิล์มทองคำชุดที่ 1 หนา 1.28 μm



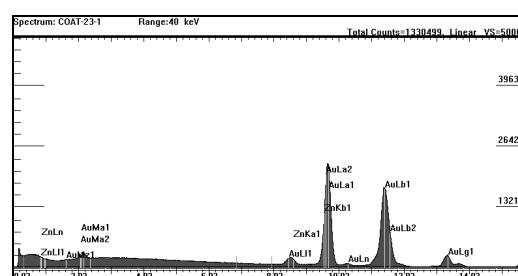
(d) สเปกตรัมของพิล์มทองคำชุดที่ 2 หนา 1.54 μm



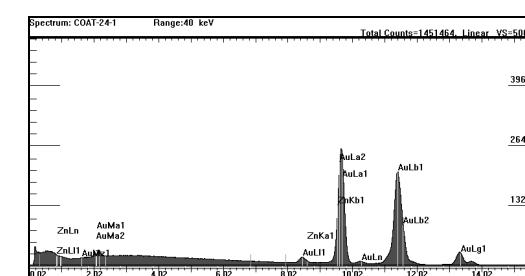
(e) สเปกตรัมของพิล์มทองคำชุดที่ 1 หนา 2.30 μm



(f) สเปกตรัมของพิล์มทองคำชุดที่ 2 หนา 2.22 μm



(g) สเปกตรัมของพิล์มทองคำชุดที่ 1 หนา 3.46 μm



(h) สเปกตรัมของพิล์มทองคำชุดที่ 2 หนา 5.89 μm

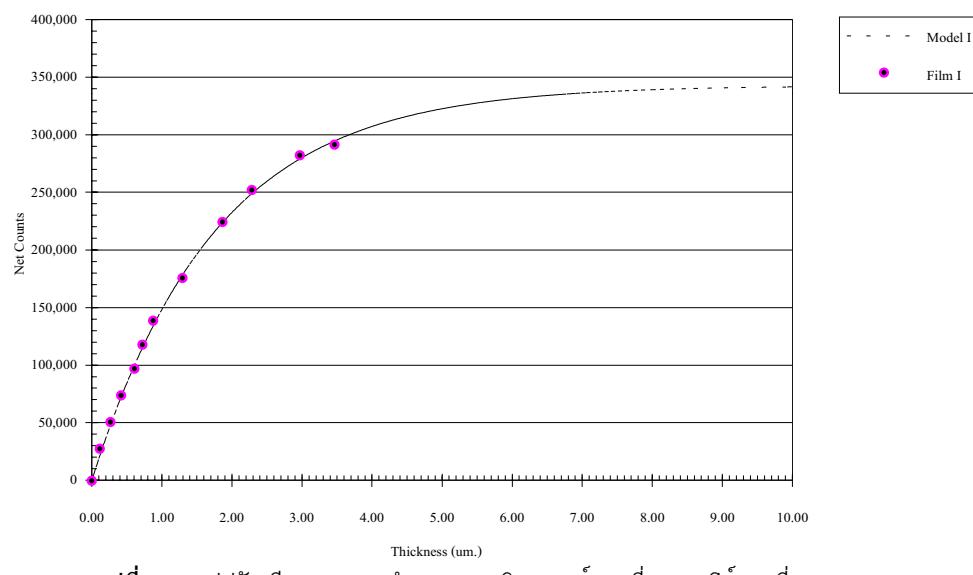
รูปที่ 6 ตัวอย่างสเปกตรัมรังสีเอกซ์เรอเจของพิล์มทองคำทั้งสองชุดที่ใช้ในการศึกษา

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการฟรีบเทียบ

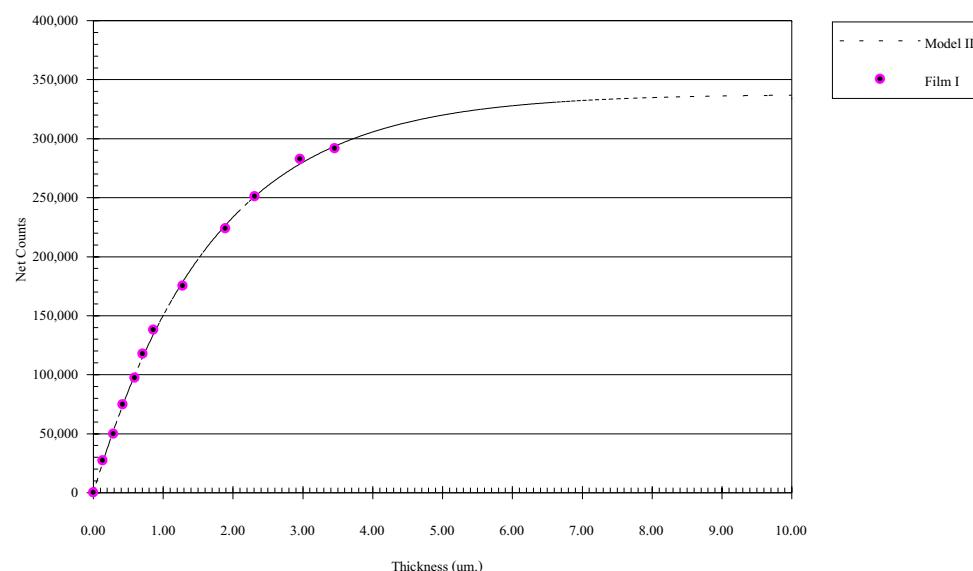
เมื่อนำค่าความเข้มของรังสีเอกซ์เรอิง ($\text{Au L}\beta$) และความหนาของฟิล์มที่ได้จากวิธีชั่งมวลของฟิล์มชุดที่ 1 มาวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการฟรีบเทียบ จากวิธีที่ใช้ทั้งสองวิธีพบว่ามีการฟรีบเทียบที่ได้จากทั้งสองวิธีจะมีลักษณะเหมือนกัน (รูปที่ 7-รูปที่ 10) คือความเข้มของรังสีเอกซ์เรอิงจะมีค่าเพิ่มขึ้นตามความหนาของฟิล์ม ในช่วงแรกความเข้มรังสีเอกซ์เรอิงที่วัดได้จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามความหนา (ในช่วง 0.00-2.00 μm) จากนั้นจะเพิ่มขึ้นช้าๆ (ในช่วง 2.00-4.00 μm) และเพิ่มเข้าสู่ค่าความเข้มอิมตัว (I_s) อย่างช้าๆ ในที่สุด โดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการฟรีบเทียบที่ได้ทั้ง 2 แบบ คือ

$$\text{แบบจำลองที่ 1 : } I_{d1} = 342,704 (1-e^{-0.567d}) \quad (6)$$

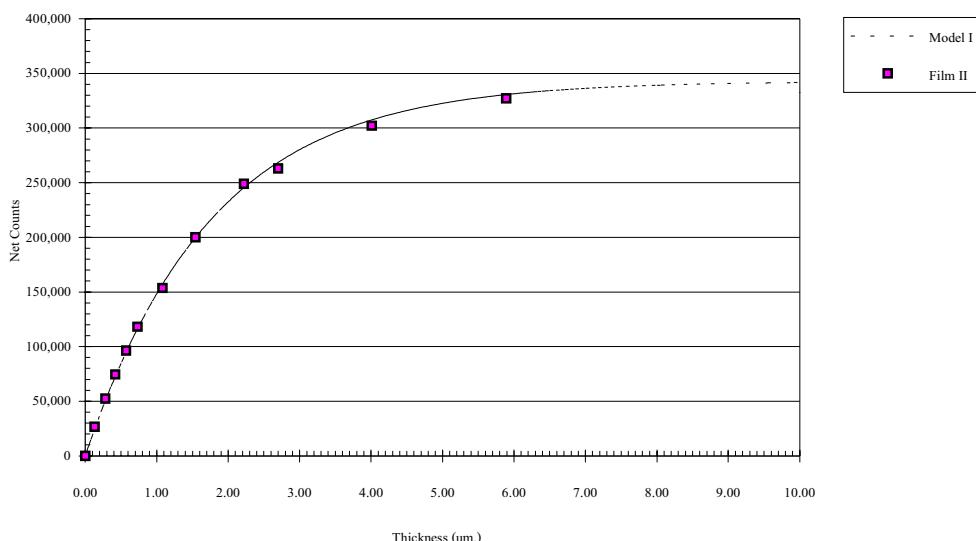
$$\text{แบบจำลองที่ 2 : } I_{d2} = 337,821 (1-e^{-0.588d}) \quad (7)$$



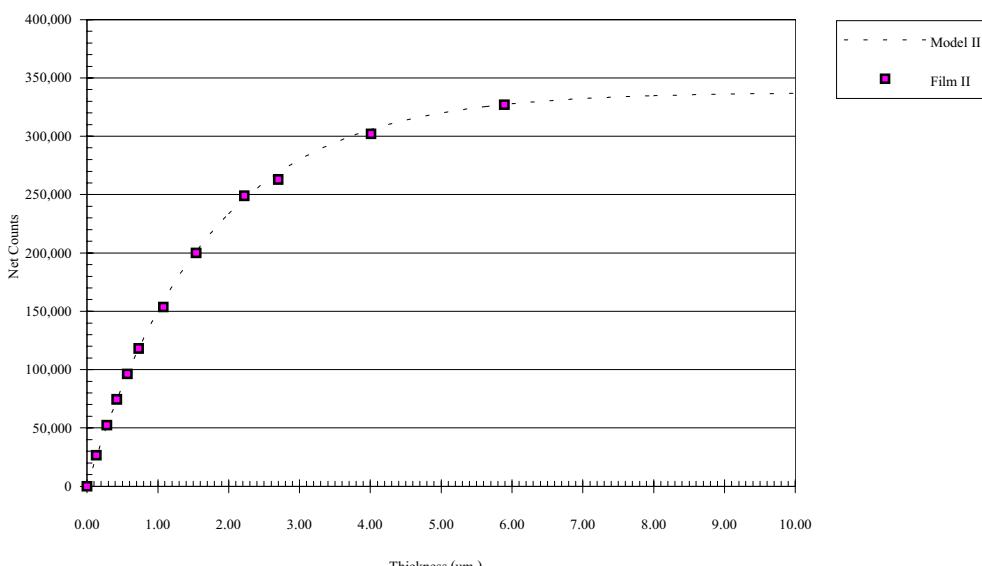
รูปที่ 7 กราฟฟรีบเทียบจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบที่ 1 และฟิล์มชุดที่ 1



รูปที่ 8 กราฟฟรีบเทียบจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบที่ 2 และฟิล์มชุดที่ 1



รูปที่ 9 กราฟปรับเที่ยนจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบที่ 1 และฟิล์มชุดที่ 2



รูปที่ 10 กราฟปรับเที่ยนจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบที่ 2 และฟิล์มชุดที่ 2

ผลการทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

จากการทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ได้ทั้ง 2 แบบ (โดยการเปรียบเที่ยนค่าความหนาจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์กับค่าความหนาจากวิธีชั่งมวล) พบว่าความหนาของฟิล์มที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทั้ง 2 แบบกับความหนาจากวิธีชั่งมวลของฟิล์มชุดที่ 2 นั้นมีค่าใกล้เคียงกัน แต่แบบจำลองที่ 2 จะให้ค่าที่ใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากวิธีชั่งมวลมากกว่าแบบจำลองที่ 1 (ตารางที่ 1)

หากพิจารณาแบบจำลองที่ 1 พบร่วมกับฟิล์มบางหรือหนามาก ค่าที่ได้จากแบบจำลองที่ 1 นี้จะแตกต่างกับค่าที่ได้จากวิธีชั่งมวลมาก (มากกว่า 5%) แต่ในช่วง 0.28-2.70 μm ค่าที่ได้จากแบบจำลองจะไม่ต่างมากนัก (ไม่เกิน 5%) ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อฟิล์มบางมากการกระจายตัวของฟิล์มยังไม่สม่ำเสมอ ส่วนความแตกต่างที่เพิ่มขึ้นในช่วง 2.70 μm ขึ้นไปนั้น อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก

ค่าความหนาของฟิล์มที่นำมาสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นั้นมีค่าเพียง $3.46 \text{ } \mu\text{m}$ เท่านั้น ทำให้มีความหนาฟิล์มที่มากกว่าค่าที่ใช้สร้างแบบจำลองมากดสอบเกิดความคลาดเคลื่อนได้ นอกจากนี้ค่าในแบบจำลองที่ 1 นั้นได้จากการวิเคราะห์การเรืองรังสีจากทองคำแผ่น (หนา 1 mm) ที่เป็นวัตถุก้อน (bulk) ซึ่งอาจมีสมบัติต่างจากทองคำที่อยู่ในลักษณะของฟิล์มบาง จึงอาจสรุปได้ว่า ค่าที่ได้จากแบบจำลองที่ 1 ยังคงถูกต้องสำหรับค่าความหนาที่อยู่ในช่วง $0.28-2.70 \text{ } \mu\text{m}$ เท่านั้น

สำหรับแบบจำลองที่ 2 พบร่วมค่าที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์จะมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากการวิธีซั่งมวลตลอดช่วงที่ทดสอบ (ยกเว้นที่ความหนา $0.13 \text{ } \mu\text{m}$ ซึ่งอาจมีสาเหตุเหมือนในแบบจำลองที่ 1) และถึงแม้ความหนาของฟิล์มจะเพิ่มขึ้น แต่ค่าที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ก็ยังไม่แตกต่างจากการวิธีซั่งมวลมากนัก (ไม่เกิน 5%) ซึ่งต่างจากในกรณีของแบบจำลองที่ 1 ที่เป็นเช่นนี้อาจมีสาเหตุจากค่าในแบบจำลองที่ 2 เป็นการประมาณค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลของฟิล์มทองคำจากการทดลองทั้งหมดของโปรแกรม EZ Plot จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับค่าที่มาจากการวัดถูกต้องแบบ

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทั้ง 2 แบบ ด้วยฟิล์มทองคำชุดที่ 2

	ความหนาของฟิล์มทองคำชุดที่ 2 (μm)			เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน	
	วิธีซั่งมวล	แบบจำลองที่ 1	แบบจำลองที่ 2	แบบจำลองที่ 1	แบบจำลองที่ 2
1	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
2	0.13	0.14	0.14	7.7	7.7
3	0.28	0.29	0.29	3.6	3.6
4	0.42	0.43	0.42	2.4	0.0
5	0.57	0.58	0.57	1.8	0.0
6	0.72	0.75	0.73	4.2	1.4
7	1.08	1.05	1.03	2.8	4.6
8	1.54	1.55	1.53	0.6	0.6
9	2.22	2.29	2.27	3.2	2.3
10	2.70	2.57	2.56	4.8	5.2
11	4.01	3.77	3.83	6.0	4.5
12	5.89	5.45	5.87	7.5	0.3

4. สรุป

การวัดความหนาฟิล์มบางด้วยเทคนิคนี้เป็นการวัดความหนาภายหลังการเคลือบแบบไม่ทำลายชิ้นงาน เป็นการวัดทางอ้อมโดยวัดความเข้มของรังสีเอกซ์เรืองจากฟิล์มบางซึ่งจะสัมพันธ์กับความหนาของฟิล์มที่วัด ในทางปฏิบัติการวัดความหนาของฟิล์มบางด้วยเทคนิคนี้จะต้องสร้างกราฟปรับเทียบก่อน ทำได้โดยใช้ฟิล์มมาตรฐานหรือฟิล์มที่ทราบค่าความหนามากวิเคราะห์การเรืองรังสีเอกซ์ แล้วจึงนำความเข้มของรังสีเอกซ์เรืองและความหนาที่ทราบมาสร้างกราฟปรับเทียบ ซึ่งจากขั้นตอนนี้ อาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้หากความหนาของฟิล์มที่ใช้ในการสร้างกราฟปรับเทียบมีค่าไม่ถูกต้อง

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้คือ พิล์มทองคำที่ได้มีลักษณะผิวนียนเรียบ มันวาวและสะท้อนแสงดี ความหนาพิล์มชุดที่ 1 อยู่ในช่วง $0.13\text{--}3.46 \mu\text{m}$ พิล์มชุดที่ 2 อยู่ในช่วง $0.13\text{--}5.89 \mu\text{m}$ (โดยวิธีชั้งมวล) และเมื่อพิจารณาความเข้มรังสีเอกซ์เรือง Au L β จากพิล์มทองคำพบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นตามความหนา พิล์มที่ใช้ในการศึกษา โดยในช่วงแรกความเข้มที่วัดได้จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามความหนา ($0.00\text{--}2.00 \mu\text{m}$) จากนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างชาๆ ($2.00\text{--}4.00 \mu\text{m}$) ซึ่งสูดท้ายจะค่อยๆ เพิ่มเข้าสู่ค่าความเข้มอีกตัว โดยความเข้มรังสีเอกซ์เรืองจากพิล์มและความหนาพิล์มจะมีความสัมพันธ์กันแบบเอกซ์โพเนนเชียลตามสมการการเรืองรังสีเอกซ์ คือ $I = I_0 (1-e^{-\alpha d})$ เมื่อ I เป็นความเข้มรังสีเอกซ์เรืองจากพิล์มบางความหนา d และ I_0 เป็นความเข้มอีกตัวของรังสีเอกซ์เรือง ส่วน α เป็นค่าสัมประสิทธิ์การลดเชิงเส้น ซึ่งในการศึกษานี้ได้สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้น 2 สมการ คือ $I_{d1} = 342,704 (1-e^{-0.567d})$ และ $I_{d2} = 337,821 (1-e^{-0.588d})$ เมื่อทดสอบแบบจำลองที่ได้กับพิล์มชุดที่ 2 ซึ่งทราบความหนา (จากวิธีชั้งมวล) พบว่าแบบจำลองทั้งสองมีความถูกต้องถึง 95%

เอกสารอ้างอิง

1. Bunshah, R.F., 1994, *Handbook of Deposition Technologies for Films and Coatings*, 2nd ed., New Jersey, Noyes Publications, 861 p.
2. Berry, R.W., Hall, P.M., and Harris, M.T., 1968, *Thin Film Technology*, New Jersey, D.Van Nostrand, pp. 164–187.
3. American Society for Testing and Materials, 1997, “ASTM B659–90 : Standard Guide for Measuring Thickness of Metallic and Inorganic Coatings,” *1997 Annual Books of ASTM Standard*, Vol. 02.05, Philadelphia, ASTM, pp. 385–387.
4. Pliskin, W.A. and Zanin, S. J., 1970, “Film Thickness and Composition,” *Handbook of Thin Film Technology*, Edited by Maissel, L.I. and Glang, R., New York, McGraw-Hill, pp. (11-1)-(11-54).
5. Johns, W.D., 1967, “Measurement of Film Thickness,” *Handbook of X-Rays*, Edited by Emmett F. Kaelble, New York, McGraw-Hill, pp. (44-1)-(44-12).